PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-057589

(43)Date of publication of application: 12.03.1988

(51)Int.CI.

C07D493/04

(21)Application number : 61-201378

(71)Applicant: DAINIPPON INK & CHEM INC

KUROSAKI JUICHI

(22)Date of filing:

29.08.1986

(72)Inventor: YAMADA MASAO

KUROSAKI JUICHI

MATSUMOTO TOSHIHIKO

(54) BICYCLO(2.2.1)HEPTANE-2,3,5,6-TETRACARBOXYLIC ACID DIANHYDRIDE AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

NEW MATERIAL: A compound expressed by formula I (R1 is H or lower alkyl).

EXAMPLE: 1-Methylbicyclo[2.2.1]heptane-

2endo,3endo,5exo,6exo-tetracarboxylic acid dianhydride. USE: A raw material for heat-resistant resins such as

polyamide acid polyimide etc

polyamide acid, polyimide, etc.

PREPARATION: Bicyclo[2.2.1]hepto-5-ene-2,3-dicarboxylic acid diesters expressed by formula II (R2 and R3 are alkyl, cycloalkyl, alkenyl, etc.) are reacted with an alcohol and carbon monoxide in the presence of Pd catalyst and an oxidizing agent to give bicyclo[2.2.1]-heptane-2,3,5,6-tetracarboxylic acid tetraesters expressed by formula III (R4 and R5 are alkyl, cycloalkyl, aralkyl, etc.), which are then hydrolyzed to provide bicyclo[2.2.1]heptane-2,3,5,6-tetracarboxylic acids expressed by formula IV. The resultant compounds expressed by formula IV are further subjected to dehydrocyclization reaction.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-57589

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988) 3月12日

C 07 D 493/04

101

A-8615-4C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全9頁)

❷発明の名称

ビシクロ〔2. 2. 1〕 ヘプタンー 2, 3, 5, 6ーテトラカルボ ン酸2無水物類およびその製法

②特 願 昭61-201378

②出 願 昭61(1986)8月29日

特許法第30条第1項適用 昭和61年3月1日 社団法人高分子学会発行の「学生会員研究報告会:修 士論文発表会」に於いて講演要旨集をもつて発表

72発 明 者

雅牛

東京都世田谷区桜3-14-6

切発 明 者 黒 崎

寿 一

東京都国分寺市富士本1-26-12

②発 明 者 松本 利 彦

神奈川県厚木市田村町4-13 紀ハイツ103号

⑪出 願 人 大日本インキ化学工業

山田

東京都板橋区坂下3丁目35番58号

株式会社

①出 願 人

黒 崎

東京都国分寺市富士本1-26-12

邳代 理 人 弁理士 高橋 勝利

1. 発明の名称

ピシクロ[2.2.1] ヘプタン - 2.3.5.6 - テ トラカルポン酸2無水物類およびその製法 2. 特許請求の範囲

1. 一般式

(但し、式中の R₁は、水素原子又は低級 アルキル 基を表わす。)

で示されるピシクロ〔2.2.1] ヘプタン -2,3,5,6 - テトラカルポン酸 2 無水物類。

2. 一般式

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & O \\
C & -O - R_2 \\
C & -O - R_3
\end{array}$$
... (II)

(但し、式中の R₁ は、水素原子又は低級アルキル 基、R2 およびR5 は、同一又は異なってもよい、 アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基又 はアラルキル基を表わし、かつビシクロ環の2位, 3位‐のアルコキシカルポニル基は endo , endo - 又は exo , exo - の立体構造を有する。) で示されるピシクロ[2.2.1] ヘプト・5 - エン - 2,3 - ジカルポン酸ジエステル類をパラジウム 触媒、酸化剤の存在下、アルコールおよび一酸化 炭素と反応させ、一般式

(但し、式中のR₁は前記と同じであり、R₂, R₃, R. および R5 は、それぞれ同一又は異っていても 良い、アルキル薪、シクロアルキル基、アルケニ ル基又はアラルキル基を表わし、かつビシクロ悶 の 2 位 , 3 位 - および 5 位 , 6 位 - のアルコキシ

カルポニル蓋は endo , endo - 又は exo , exo -の立体構造を有する。)

で示されるピシクロ〔2.2.1〕ヘプタン -2,3,5,6 - テトラカルポン酸テトラエステル類とし、次い でこれを加水分解して、一般式

$$R_1$$
 $C - OH$ $C - OH$ $C - OH$ $C - OH$

(但し、式中のR₁は前配と同じであり、かつピシ クロ環の2位、3位 - および5位、6位 - のラール コキンカルポギル態は endo, endo - 又は exo, exo - の立体構造を有する。)

で示されるピンクロ〔2.2.1〕ヘプタン-2.3.5,6 -テトラカルポン酸類を得、更にこれを脱水閉環 反応させることを特徴とする、一般式

テトラカルボン酸 2 無水物類; および 5 - (2.5 - ジオキソテトラヒドロ - 3 - フラニル) - 3 - メチル - 3 - シクロヘキセン - 1.2 - ジカルボン酸無水物 (特開昭 5 5 - 3 6 4 0 6 号公報)、アタンテトラカルボン酸 2 無水物等の脂肪族系テトラカルボン酸 2 無水物類が挙げられる。

「発明が解決しようとする問題点」

しかし、芳香族系テトラカルポン酸 2 無水物類を原料として得られる芳香族ポリイミド樹脂は耐熱性に優れるものの、溶剤に不溶性であったり、溶剤に溶解する場合でもクロルフェノールの様な毒性の強い溶剤に限定され、それらを使用するさいには作業性に問題がある上、コスト的にも高価であるためにその使用は限定されているというのが実情である。

一方、脂肪族系テトラカルポン酸 2 無水物類を 原料として得られる脂肪族ポリイミド樹脂は、溶 剤溶解性に受れるものの、芳香族ポリイミド樹脂 に比較して耐熱性が劣り、実用上問題がある。

したがって、テトラカルポン酸2無水物類を使

(但し、式中の R, は前記と同じ。) で示されるピンクロ[2.2.1] ヘプタン-2,3,5,6 - テトラカルボン酸 2 無水物類の製法。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、新規にして有用なるビシクロ(2.2.1) ヘプタン - 2.3.5.6 - テトラカルボン酸 2 無水物 類およびその製法に関する。

「従来の技術」

一般にテトラカルポン酸 2 無水物類は、耐熱性に優るポリイミド樹脂の原料として有用である。

従来より汎用されているテトラカルポン酸2無水物類の例としては、ピロメリット酸2無水物、ペンソフェノンテトラカルポン酸2無水物、ピフェールテトラカルポン酸2無水物等の芳香族系の

用するポリイミドにおいて、従来の芳香族系テトラカルポン酸2無水物類に比べて、各種溶剤に対する溶解性の良好な、しかも従来の脂肪族系テトラカルボン酸2無水物類に比べて耐熱性に優れるポリイミドが得られる新規なテトラカルボン酸2無水物類の出現が望まれている。

その一つとしてメチルピシクロオクテンテトラカルポン酸 2 無水物(特開昭 6 0 - 6 1 5 7 9 号公報、特開昭 6 0 - 6 1 5 7 9 号公報、特開昭 6 0 - 6 1 5 8 2 号公報)があり、これは低融点で、かつ溶剤溶解性に優れるが、耐熱性に関してはいま一つ芳香族系テトラカルポン酸 2 無水物類に及ばないという欠点がある。

「問題点を解決するための手段」

本発明者等は、この様な状況に鑑み、鋭意検討した結果、下記一般式(I)で示される新規なテトラカルポン酸2無水物類が、従来のテトラカルポン酸2無水物類にない、各種溶剤に対する溶解性が良好で、かつ耐熱性にも優れるポリイミドを与えること、および特定の不飽和ピンクロジカルポン酸ジエステルをパラジウム触媒、酸化剤の存在

下、アルコールおよび一酸化炭素と反応させてテトラエステルとし、続いてこれを加水分解して対応するテトラカルポン酸を得、これを脱水することにより下配一般式(I)で示される新規なテトラカルポン酸2無水物類が得られることを見い出し、本発明を完成するに至った。

すなわち本発明は、

1. 一般式

$$\begin{array}{c|c}
0 & R_1 & 0 \\
C & C & C \\
0 & C & C
\end{array}$$
... (1)

(但し、式中の R₁ は、水素原子又は低級アルキル 基を表わす。)

で示されるピンクロ〔2.2.1〕ヘプタン-2.3,5.6 -テトラカルポン酸 2 無水物類、および

2. 一般式

(但し、式中の R_1 は前配と同じであり、 R_2 R_3 R_4 および R_5 は、それぞれ同一又は異っていても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基又はアラルキル基を表わし、かつピシクロ環の2位、3位 - および5位、6位 - のアルコキシカルポニル基は endo , endo - 又は exo , exo - の立体構造を有する。)

で示されるピシクロ〔2.2.1〕ヘプタン-2,3,5,6 -テトラカルポン酸テトラエステル類とし、次いでこれを加水分解して、一般式

$$\begin{array}{c|c} O & R_1 & O \\ HO - C & C & C - OH \\ HO - C & C & C \\ HO & C$$

(但し、式中の R, は前記と同じであり、かつビシ クロ環の 2 位 · 3 位 · および 5 位 · 6 位 - のプロ コキンカルポキシル 基は endo · endo - 又は exo · exo - の立体構造を有する。)で示されるビシク ロ〔2.2.1〕ヘプタン - 2.3,5,6 - テトラカルポ

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & O \\
C & -O - R_2 \\
C & -O - R_3
\end{array}$$
... (II)

(但し、式中のR₁ は、水素原子又は低級アルキル基、R₂ およびR₅ は、同一又は異なってもよい、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基又はアラルキル基を表わし、かつピシクロ環の 2 位3 位 - のアルコキシカルポニル基は endo , endo - 又は exo , exo - の立体構造を有する。)で示されるピシクロ〔2.2.1〕ヘプト - 5 - エン - 2,3 - ジカルポン酸ジエステル類をパラジウム 触媒、酸化剤の存在下、アルコールおよび一酸化炭素と反応させ、一般式

ン酸類を得、更にこれを脱水閉環反応させること を特徴とする、一般式

(但し、式中の R, は前記と同じ。)

で示されるピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2,3,5.6 - テトラカルポン酸 2 無水物類の製法を提供するものである。

本発明で用いる一般式(II)で示されるピシクロ [2.2.1] ヘプト・5・エン・2.3・ジカルポン 酸ジエステル類[以下、一般式(II)のジエステル 類と称す。]としては、例えばピシクロ[2.2.1] ヘプト・5・エン・2.3・ジカルポン酸ジメチル、 ピシクロ[2.2.1] ヘプト・5・エン・2.3・ジ カルポン酸ジエチル、ピシクロ[2.2.1] ヘプト - 5・エン・2.3・ジカルポン酸ジアリル、ピシ クロ[2.2.1] ヘプト・5・エン・2.3・ジカル

ポン酸 ジシクロヘキシル、ピシクロ〔2.2.1〕へ プト~5-エン-2.3 -ジカルポン酸ジフェニル 1 - メチル・ピシクロ〔2.2.1〕ヘプト - 5 - ェ ン- 2.3 - ジカルポン酸ジメチル、1-メチル-ピシクロ〔2.2.1〕ヘプト-5-エン-2,3-ジ カルポン酸ジエチル、1-メチル-ピシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2.3 - ジカルポン 酸ジアリル、1-メチル・ピシクロ〔2.2.1〕へ プト‐5‐エン‐ 2.3 ‐ ジカルポン酸 ジシクロヘ キシル、1-メチル・ピシクロ[2.2.1]ヘプト - 5 - エン - 2,3 - ジカルポン酸ジフェニル等が 挙げられるが、なかでもピシクロ[2.2.1]ヘア ト-5-エン-2,3-ジカルポン酸ジメチル、ピ シクロ〔 2.2.1]ヘプト-5-エン-2.3-ジカ ルポン酸シエチル、1-メチル-ピシクロ [2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルポン 酸ジメチル、1-メチル-ピシクロ[2.2.1]へ プト~5~エン-2.3-ジカルポン酸ジエチルが 好ましい。

上記一般式(11)のジエステル類のテトラエステ

テトラエステル化に用いるアルコールとしては、 例えばアルキルアルコール、シクロアルキルアル コール、アルケニルアルコール、アラルキルアル コール等がある。具体的にはメタノール、エタノ ール、プタノール、アリルアルコール、シクロへ キサノール、ペンジルアルコール等が挙げられ、 一種又は二種以上混合して用いる。

これらアルコールは、理論量以上に加えてそのまま溶媒とすることもできる。さらに、n - へキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、ペンタンをどの炭化水素系溶剤を溶媒として用いることもできる。

さらに、一酸化炭素は高純度である必要はなく、本反応に不活性であるガスが混合されていてもよい。また、圧力は特に制限はないが、常圧から15kg/cm²が好ましい。

テトラエステル化の反応温度は、常温~60℃が好ましく、高温で反応を行うと収量がおちる傾向がある。反応時間は15分から24時間程度で行うのが適当である。

ル化に用いるパラジウム触媒としては、無機酸塩、有機酸塩、担体付パラジウム等が使用でき、具体的には塩化パラジウム、硝酸パラジウム、硫酸パラジウム、酢酸パラジウム、アロピオン酸パラジウム、パラジウム炭素、パラジウムアルミナ、シよびパラジウム黒等が挙げられ、一般式(II)のジェステル類に対し0.01~0.1倍モルの範囲で用いると好ましい。

なか、この反応では Pd²⁺ が Pd⁰ に選元されるため、これを Pd²⁺ にする酸化剤として銅化合物あるいは鉄化合物等の使用が必要である。具体的には、塩化第二銅、硝酸第二銅、硫酸第二銅、酢酸第二銅、塩化第二鉄、硝酸第二鉄、硫酸第二鉄、酢酸第二鉄等が挙げられる。その使用量は一般式(II)のジェステル類に対して 2 倍モル必要である。

また反応中、酸化剤等から酸が副生するため塩 茜の添加によって除去することもできる。かかる 塩基としては、酢酸ナトリウム、プロピオン酸ナ トリウム、酪酸ナトリウム等の脂肪酸塩が好まし い。

反応終了後は、蒸留あるいは昇華等の操作により、前記一般式(四)で示されるピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2.3.5.6 - テトラカルポン酸テトラエステル類[以下、一般式(四)のテトラエステル類と称す。]を高収率で得ることができる。

次いでとの一般式 (N) のテトラカルボン酸を加熱することにより、あるいは脱水剤を用いて脱水閉環せしめることにより、目的とする前記一般式 (I) で示されるピンクロ [2.2.1] ヘプタン・2.3.5.6 - テトラカルボン酸 2 無水物類 (以下、一般式 (I) のテトラカルボン酸 2 無水物類と称す。]が得られる。この脱水閉環反応は、一般式 (N) のテトラカルボン酸類を固体のまま、あるいは溶剤に溶かした溶液として加熱することにより行うことができる。反応温度は100~250℃、好ましくは180~220℃の範囲である。

溶液として脱水閉環反応を行り場合、生成する水の除去を容易にするために一般式(N)のテトラカルボン酸類溶液用溶剤の一部に水との共沸が可能な、しかも反応系外にかいて水との分離が容易なキシレンなどの炭化水素系溶剤を併用するのが望ましい。

他方、脱水剤を用いて一般式(I)のテトラカル ボン酸 2 無水物類を製造することもできるが、か かる脱水剤として酸無水物があるが、代表的なも

ミド、N-メチルピロリドをおおいます。 では無が、 N-メチルピロリドをかれるポリインをかれるが、 無水酢酸等の酸無水物ののでは、 かいのでは、 な知ののでは、 な知のれるが、 な知のれるが、 ないのが、 といいので、 でいるのが、 といいのが、 と

「與施例」

以下に契施例、応用例および比較応用例を示して本発明を更に具体的に説明する。尚、例中の部 およびもはすべて重量基準である(ただし、引張 り伸び率は除く)。 のには無水酢酸、無水プロピオン酸などが挙げられる。

かくして得られる一般式(I)のテトラカルボン 取2無水物類は、固体のまま加熱して脱水閉環 応を行なって得た場合を除いて、常圧ないしは 正下に加熱して、脱水剤および脱水により生成 た水や溶剤等を留出させて、乾燥を行えば、目的 とする一般式(I)のテトラカルボン酸2無水物類 を得ることができる。さらにアセトニトリル等の を視ることができる。かは、減圧下にて昇添さ せることにより精製することもできる。

「発明の効果」

本発明の一般式(!)のテトラカルポン酸2 紙水物類は、ポリアミド酸もしくはポリイミド等の耐熱性樹脂の原料に有用である。

事実、本発明の一般式 (I) のテトラカルポン酸 2 無水物類とツアミノシフェニルメタン、 シアミノシフェニルエーテル、フェニレンツアミン、 ジアミノシフェニルスルホンなどの芳香族シアミンとを、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア

実施例1

ピシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2 endo. 3 endo - ジカルポン酸シメチル 2 1.0 8 (0.100 モル)、塩化第二銅26.98(0.200モル)、 塩化ペラジウム 0.0 5 8 (0.00028モル)、メ タノール 1 5 8.0 8 を 反 応 容 器 に 仕 込 み 、 一 微 化 炭素を導入しながらはげしく提拌して 1 時間反応 させた後、系内から一酸化炭素を除き、反応液を 沪過、 濃縮後、 反応生成物をクロロホルム 1 0 0 ml に容解し、次いで水で洗浄した。更にこのクロ ロホルム層を飽和炭酸水栗ナトリウム水溶液で洗 净した後、盗縮し、n-ヘキサンで再沈殷させた。 沈殿物を水/エタノール(1:1)の水設化カリ ウム10多溶液40mに加え、2時間避流し、さ らにエタノールを除去した後、塩段にて酸性とし、 次いで2020のエーテルで3回抽出を行なった後、 硫酸ナトリウムで脱水し、さらにエーテルを除去 した後、無水酢酸1508を加え2時間避流した。 **次いで反応密液を凝縮してピシクロ〔2.2.1〕へ** プタン - 2 endo , 3 endo , 5 exo , 6 exo - テトラ

カルポン酸 2 無水物 1 6.5 g (収率 7 0 %)を得た。

冥施例2

ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2 endo, 3 endo - ジカルボン酸ジメチル 2 1.0 8 (0.100 モル) の代わりに、ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2 exo , 3 exo - ジカルボン酸ジメチル 2 1.0 8 (0.100 モル) を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ピンクロ [2.2.1] ヘプタン - 2 exo , 3 exo , 5 exo , 6 exo - テトラカルボン酸 2 無水物 1 7.3 8 (収率 7 3 5) を得た。 突施例 3

ピシクロ[2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2endo, 3endo - ジカルポン酸ジメチル 2 1.0 8 (0.100 モル)の代わりに、 1 - メチルピシクロ[2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2endo , 3endo - ジカルポン酸ジメチル 2 2.4 8 (0.1 0 0 モル)を用いた以外は突施例 1 と同様にして、 1 - メチルピシクロ[2.2.1] ヘプタン - 2endo , 3endo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物 1 7.0 8 (収率

寒落例 6

ピックロ〔2.2.1〕ヘプト-5-エン-2endo、3endo - ジカルポン酸ジメチル21.0g(0.100モル)の代わりに、ピックロ〔2.2.1〕ヘプト-5-エン-2endo、3endo - ジカルポン酸ジックロヘキンル34.6g(0.100モル)を用いた以外は実施例1と間様にして、ピックロ〔2.2.1〕ヘプタン-2endo、3endo、5exo、6exo-テトラカルポン酸2無水物15.1g(収率64ヵ)を得た。

実施例7

ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン- 2endo, 3endo - ジカルボン酸ジメチル 2 1.0 g (0.100 モル) の代わりに、ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2endo , 3endo - ジカルボン酸ジフェニル 3 3.4 g (0.1 0 0 モル) を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ピンクロ [2.2.1] ヘプタン - 2endo , 3endo , 5exo , 6exo - テトラカルボン彼 2 無水物 1 4.2 g (収率 6 0 g) を得た。

68%)を得た。

突施例 4

ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2endo, 3endo - ジカルポン酸ジメチル 2 1.0 g (0.100 モル) の代わりに、 1 - メチルピシクロ[2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2exo , 3exo - ジカルポン酸ジメテル 2 2.4 g (0.1 0 0 モル) を用いた以外は実施例 1 と同様にして、 1 - メチルピシクロ[2.2.1] ヘプタン - 2exo , 3exo , 5exo , 6exo -テトラカルポン酸 2 無水物 1 6.6 g (収率 6 6 %) を得た。

突施例5

ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2endo, 3endo - ジカルポン酸 ジメチル 2 1.0 g (0.100 モル) の代わりに、ピシクロ [2.2.1] ヘプト - 5 - エン - 2endo , 3endo - ジカルポン酸 ジアリル 2 6.2 g (0.1 0 0 モル) を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2endo , 3endo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物 1 1.3 g (収率 4 8 g) を得た。

寒 施 例 8

メタノール 1 5 8.0 8 の代わりにアリルアルコール 1 7.4 8 と ベンゼン 1 2 0 8 を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2 endo , 3 endo , 5 exo , 6 exo - テトラカルポン酸 2 無水物 1 3.0 8 (収率 5 5 5)を得た。実施例 9

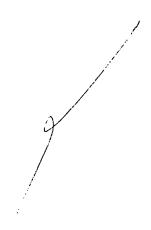
メタノール 1 5 8.0 8 の代わりにシクロヘキサノール 3 0.0 8 とベンゼン 1 2 0 8 を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2 endo , 3 endo , 5 exo , 6 exo - テトラカルポン酸 2 無水物 1 6.1 8 (収率 6 8 %)を得た。

実施例10

メタノール 1 5 8.0 8 の代わりにフェノール
2 8.3 8 とベンセン 1 2 0 8 を用いた以外は実施
例 1 と同様にして、ピシクロ [2.2.1] ヘプタン
- 2endo , 3endo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物 9.9 8 (収率 4 2 %)を得た。

特開昭63-57589(7)

前記実施例 1 ~ 4 のテトラカルポン酸 2 無水物類をアセトニトリルより再結晶させて得られた本発明のピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2.3.5.6 - テトラカルポン酸 2 無水物類の分析結果を表 - 1 および表 - 2 に示す。



	実 施 例 2 ピンクロ (2.2.1) ~ プタン・2°xe, 3°aso,5°axo,6°axo -テトラカルボン 分析データ 理 論 値 1714, 473, 457, 30.7 58.3 590 196C C: 55.75 C: 55.94 H: 3.52 0: 40.73
--	---

表 - 2

分析項目	夹 施 例] 3	寒 施	例 4	
	1 - メチルピンクロ (2.2.1) 3endo, 5exo, 6exo - テトラ		1 - メチルピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2exo , 3exo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物		
	分析アータ	理論値	分析データ	理論 値	
IRスペクトル	>C-0 1770cm ⁻¹ 1840cm ⁻¹		>C = 0 1770cm ⁻¹ 1840cm ⁻¹		
¹⁵ C-NMR スペクトルの ケミカルシフト (ppm)	174.5 . 174.2 . 173.7 . 173.1 . 55.2 . 54.9 . 52.1 . 50.3 . 48.4 . 46.5 . 34.1 . 20.2		172.3 . 171.2 . 54.3 . 53.0 . 48.8 . 47.1 . 37.6 . 20.9		
分子量(ミリマス法)	250.210 ± 0.002	C ₁₂ H ₁₀ O ₆ 250.207	250.210 ± 0.002	C ₁₂ H ₁₀ O ₆ 250.207	
中和当量(<i>8/</i> eq.)	6 2.0	6 2.5	6 2.0	6 2.5	
融 点(毛管法)	174C		189°C		
元 素 分 析	C: 57.26 H: 4.06 O: 38.64	C: 57.60 H: 4.03 O: 38.37	C: 57.30 H: 4.10 O: 38.60	C; 57.60 H: 4.03 O: 38.37	

応用例1(ポリイミドへの応用例)

4.4'- ツアミノソフェニルエーテル(DDE) 6 0.1 8 (0.3 0 0 モル)をクレソール 6 3 4 8 に溶解し、次いでこの溶液中に、温度を 2 0~3 0 でに保持しならが、実施例 2 で得られたピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2exo , 3exo , 5exo ,

6exo-テトラカルポン酸2無水物70.9 8(0.300 モル)を少量ずつ提拌しながら1時間に亘って添加し、添加終了後は温度を30~40℃に保持して10時間反応を統行し、反応を完結させ、ポリアミド酸のクレソール溶液を得た。

次いでとの容液にキシレン758を加え、約3時間を要して200でまで昇温させ、その後も同温度に4時間保持した。との間に留出する水シよびキシレンの総量858を捕集した。しかるのちこの反応液を室温に冷却せしめて7828のポリイミド溶液を得た。

次いで、この樹脂溶液をガラス板上に流延し、 120℃で30分、次いで200℃で1時間乾燥 して與厚254mのフィルム状のポリイミドを得た。

- ジカルボン酸無水物 7 9.2 8 (0.3 0 0 モル) を用いた以外は応用例 1 と同様にして対照用のフィルム状ポリイミドを得た。次いで同様にして機被的強度および耐熱性を評価したところ、いずれも劣っていた。測定結果を表 - 3 に示す。

ピシクロ[2.2.1] ヘプタン・ 2exo , 3exo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物の代り にメチルピシクロオクテンテトラカルポン酸 2 無水物 7 8.7 8 (0.3 0 0 モル)を用いた以外は応用例 1 と同様にして対照用のフィルム状のポリイミドを得た。

次いで同様にして機械的強度および耐熱性を評価したところ、いずれも劣っていた。 測定結果を表 - 3 に示す。

比较応用例3(阿上)

比较応用例2(同上)

ピシタロ[2.2.1] ヘプタン - 2exo , 3exo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物の代り に芳香族系テトラカルポン酸無水物である無水ピロメリット酸 6 5.4 8 を用いる以外は応用例 1 と

このポリイミドフィルムの引張り強度および引張り伸び率を測定することにより機械的強度を、また熱重量分析(TGA)による5ヵ重量減少温度を測定することにより耐熱性を評価したところ、このポリイミドフィルムは機械的強度および耐熱性に優れるものであった。

尚、 例定法を以下に、また 測定結果を表 - 3 に それぞれ示す。

〇 引張り強度および引張り伸び率:

ASTM D-882-64T に準拠して測定した。

O 5 多重量減少温度:

セイコー電子工業㈱製熱重量分析装置 SSC 560 を用い、空気中、昇温速度10℃/min,サンプル量10 号の条件でサンプル 重量が5 多減少した時の温度を測定した。

比較応用例1(同上)

ピシクロ [2.2.1] ヘプタン - 2exo , 3exo , 5exo , 6exo - テトラカルポン酸 2 無水物の代りに 5 - (2.5 - ジオキソテトラヒドロ - 3 - フラニル) - 3 - メチル - 3 - シクロヘキセン - 1.2

同様にしてポリイミド溶液を得る事を試みたが、 ポリアミド酸を加熱する段階で生成したポリイミ ドが溶剤より析出し、ポリイミド容液を得る事が できなかった。

応用例2(ポリアミド酸への応用例)

4.4'-ジアミノジフェニルメタン(DDM)59.4 8(0.300モル)をジメチルアセトアミド634 8に溶解し、温度を20~30℃に保持しながらこの溶液中に実施例2で得られたピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2exo,3exo,5exo.6exo-テトラカルポン酸2無水物70.98(0.300モル)を少量ずつ提拌下に1時間に亘って添加し、添加終了後は温度を30~40℃に保持して6時間反応を続行して、ポリアミド酸のジメチルアセトアミド溶液を得た。

このポリアミド酸溶液をガラス板上に流延し、 120℃で1時間、次いで230℃で1時間乾燥 して膜厚25 4mのポリイミドフィルムを得た。

とのポリイミドフィルムの級機的強度および耐 熱性を応用例1と同級に評価したところ、いずれ にも侵れていた。結果を表 - 3 に示す。

表 - 3

項	目	応用例1	比較応用例 1	比較応用例 2	応用例2
引 張 (kg)	強 度 /cm²)	1 8.5	1 0.5	1 3.0	1 6.0
引張り (9	伸び率 6)	66	15	25	40
5多重量		442	385	392	431

代理人 弁理士 高 橋 勝 利